(11)特許出願公開番号 特開2000-159767 (P2000-159767A)

(43)公開日 平成12年6月13日(2000.6.13)

| (51) Int.Cl.7 | 識別記号 | FΙ | | | テーマコード(参考) | |
|----------------|---------------------------|-------------------|---------|------------------|-------------|--|
| C 0 7 D 473/24 | | C 0 7 D 473/24 | | | | |
| 233/90 | | 23 | 3/90 | 4 | A | |
| 473/16 | | 47 | 3/16 | | | |
| 473/18 | | 47 | 3/18 | | | |
| 473/34 | 3 0 1 | 47 | 3/34 | 301 | | |
| | | 審査請求 | 未請求 | 請求項の数 6 | FD (全 16 頁) | |
| (21)出願番号 | 特願平10-353875 | (71)出願人 | 0001833 | 370 | | |
| | | | 住友製 | 住友製薬株式会社 | | |
| (22)出顧日 | 平成10年11月26日(1998, 11, 26) | 大阪府大阪市中央区道修町2丁目2番 | | 劉明2丁目2番8号 | | |
| | | (71)出願人 | | | | |
| | | | 株式会社 | 生ジャパンエナシ | <i>></i> | |
| | | | | は区虎ノ門二丁目 | | |
| | | (72)発明者 | | | | |
| | | | 岐阜県町 | 支阜市三田洞東 3 | 3 -22 - 5 | |
| | | (72)発明者 | 佐治木 | 弘尚 | | |
| | | | 岐阜県町 | 支阜市不動町4- | - 9 | |
| | | (74)代理人 | | | | |
| | | | 弁理士 | 青山 葆 (外 | 12名) | |
| | | | | | · | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

(54) 【発明の名称】 8-ヒドロキシアデニン誘導体の新規製造法

(57)【要約】

【課題】 8-ヒドロキシアデニン誘導体の新規製造法の提供。

【解決手段】 式(3)

【化1】

(3)

[式中、 R_1 は低級アルキル基、置換低級アルキル基、アルアルキル基、置換アルアルキル基、アリール基または置換アリール基を意味する。]で表される化合物と、式(4)[式中、Xは低級アルキル基、置換低級アルキル基、アリール基、置換アリール基、アミノ基または水酸基を意味する。]で表される化合物または式(5) R_2-NCS (5)

[式中、R₂はアシル基を意味する。] で表される化合物を不活性溶媒中反応させることにより、式(6)[式

中、Yは低級アルキル基、置換低級アルキル基、アリール基、置換アリール基、アミノ基、水酸基またはメルカプト基を意味する。]で表される化合物を製造する方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 式(1)

【化1】

で表されるアミノマロノニトリルと、下記式 (2) $R_1 - NCO$ (2)

[式中、R₁は低級アルキル基、置換低級アルキル基、アラルキル基、置換アラルキル基、アリール基または置換アリール基を意味する。] で表される化合物を不活性溶媒中、加熱閉環させることを特徴とする下記式(3)

【化2】

[式中、R₁は前掲と同じ。] で表される化合物の製造法。

【請求項2】 下記式(3)

【化3】

$$H_2N$$
 R_1
 R_1

[式中、R:は低級アルキル基、置換低級アルキル基、アラルキル基、置換アラルキル基、アリール基または置 30 換アリール基を意味する。]で表される化合物と、下記式(4)

【化4】

[式中、Xは低級アルキル基、置換低級アルキル基、アリール基、置換アリール基、アミノ基または水酸基を意 40味する。]で表される化合物または下記式(5)

 $R_z - NCS$ (5)

[式中、Rzはアシル基を意味する。] で表される化合物を不活性溶媒中反応させることを特徴とする下記式 (6)

【化5】

NH₂ OH

「式中、Yは低級アルキル基、置換低級アルキル基、アリール基、置換アリール基、アミノ基、水酸基またはメルカプト基を意味し、R.は前掲と同じ。」で表される10 化合物の製造法。

【請求項3】 下記式(3)

【化6】

$$H_2N$$
 R_1
 R_1

「式中、R・は低級アルキル基、置換低級アルキル基、 20 アラルキル基、置換アラルキル基、アリール基または置 換アリール基を意味する。」で表される化合物と、下記 式 (5)

 $R_2 - NCS$ (5)

[式中、Rzはアシル基を意味する。] で表される化合物を不活性溶媒中反応させることを特徴とする下記式 (6)

【化7】

[式中、Yはメルカプト基を意味し、R」は前掲と同じ。]で表される化合物の製造法。

【請求項4】 R: がアラルキル基または置換アラルキル基であり、R: がアロイル基または置換アロイル基である請求項3に記載の化合物の製造法。

【請求項5】 一般式(7)

【化8】

「式中、R₃は水素原子あるいはベンゼン環上の一つ以上の置換基を意味し、同一もしくは異なって、水酸基、50 低級アルキル基、置換低級アルキル基、低級アルコキシ

基、置換低級アルコキシ基、低級アルカノイル基、置換 低級アルカノイル基、アロイル基、置換アロイル基、カ ルボキシ基、低級アルコキシカルボニル基、置換低級ア ルコキシカルボニル基、アミノ基、低級アルキルアミノ 基、ジ低級アルキルアミノ基、カルバモイル基、低級ア ルキルカルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモイル 基、ハロゲン原子、ニトロ基またはシアノ基を意味す る。〕で表される化合物と、下記式(5)

$$R_z - NCS$$
 (5)

[式中、R₂はアシル基を意味する。] で表される化合 物を不活性溶媒存在下で反応させ、ついで塩基存在下に 閉環させることを特徴とする下記式(8)

【化9】

[式中、Raは前掲と同じ。] で表される化合物の製造 法。

【請求項6】 R₂がベンゾイル基であり、R₂が水素原 子またはハロゲン原子である請求項5に記載の化合物の 製造法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、インターフェロン 生合成誘導活性を有する8ーヒドロキシアデニン誘導体 とその有用な合成中間体の新規な製造方法に関する。本 30 発明で得られる合成中間体は、インターフェロン生合成 誘導活性を有する種々の8ーヒドロキシアデニン誘導体 に誘導できる、汎用合成中間体として有用である。

[0002]

【従来の技術】最近になり、9-ベンジル-8-ヒドロ キシアデニン誘導体、9-ベンジル-8-メルカプトア デニン誘導体等にインターフェロン生合成誘導活性があ ることが見出されたので(WO98/01448号国際公開公報 などを参照)、新たな創薬のために、これをリード化合 物としてアデニン骨格の2位および9位に種々の置換基 40 R1-NCO を有する8-ヒドロキシアデニン誘導体の合成が試みら れた。しかし、従来法では合成が極めて煩雑であるこ と、また目的とする2位および9位の置換基が限定され ること、さらには目的とする8-ヒドロキシアデニン誘 導体の収率が低いこと等から、新規な合成方法の開発が 期待されていた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明の課題は、イン ターフェロン生合成誘導活性を有する8-ヒドロキシア デニン誘導体の新たな製造方法、並びにその合成工程で 50 使用される有用な合成中間体の新規な製造方法を提供す ることにある。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、種々の8 ーヒドロキシアデニン誘導体を効率よく合成するため に、まず2ーヒドロキシイミダゾール骨格から8ーヒド ロキシアデニン骨格への骨格合成ルートを種々検討し た。その結果、下記式(3)

【化10】

[式中、R1は低級アルキル基、置換低級アルキル基、 アラルキル基、置換アラルキル基、アリール基または置 換アリール基を意味する。〕で表される化合物を中間原 料に用いれば、種々の8ーヒドロキシアデニン誘導体へ 誘導可能であることを見出した。

【0005】そこで本発明者らは、上記化合物(3)と 各種の閉環試薬との反応を試み、8-ヒドロキシアデニ ン誘導体への環構築反応を鋭意検討した。その結果、本 発明の製造方法により、アデニン環の2位にアルキル 基、アリール基、アミノ基、水酸基あるいはメルカプト 基などの置換基を有する8ーヒドロキシアデニン誘導体 が簡便かつ収率よく得られることを見出した。さらに本 発明者らは、この2位に水酸基あるいはメルカプト基を 置換基として有する8-ヒドロキシアデニン誘導体が、 種々の2位の置換基を導入するための効率的な中間体と して有用であることを見出し、本発明を完成するに至っ た。

【0006】即ち、本発明は、(a) 下記式(1) 【化11】

で表されるアミノマロノニトリルと下記式(2) (2)

[式中、R は低級アルキル基、置換低級アルキル基、 アラルキル基、置換アラルキル基、アリール基または置 換アリール基を意味する。〕で表される化合物を不活性 溶媒中、加熱閉環することにより、下記式(3)

【化12】

[式中、R₁は前掲と同じ。] で表される化合物を製造 する方法、

【0007】(b) 下記式(3) 【化13】

[式中、R₁は前掲と同じ。] で表される化合物と、下記式(4)

【化14】

[式中、Xは低級アルキル基、置換低級アルキル基、ア 20 リール基、置換アリール基、アミノ基または水酸基を意味する。] で表される化合物または一般式(5)

 $R_2 - NCS$

(5)

[式中、 R_z はアシル基を意味する。] で表される化合物を不活性溶媒中反応させることにより、下記式(6) 【化 15】

[式中、R-は低級アルキル基、置換低級アルキル基、アラルキル基、置換アラルキル基、アリール基または置換アリール基を意味し、Yは低級アルキル基、置換低級アルキル基、アリール基、置換アリール基、アミノ基、水酸基またはメルカプト基を意味する。] で表される化合物を製造する方法、

【0008】(c) 下記式(3)

【化16】

[式中、R₁は前掲と同じ。] で表される化合物と、一般式 (5)

 $R_2 - NCS$

(5)

[式中、R₂は前掲と同じ。] で表される化合物を不活性溶媒中反応させることにより、式(6)

【化17】

[式中、 R_1 はおよびYは前掲と同じ。] で表される化合物を製造する方法、(d) R_1 がアラルキル基または置換アラルキル基であり、 R_2 がアロイル基または置換アロイル基であり、Yがメルカプト基である上記

(c)記載の化合物の製造方法、 【0009】(e) 下記式(7)

【化18】

「式中、Raは水素原子あるいはベンゼン環上の一つ以上の置換基を意味し、同一もしくは異なって、水酸基、低級アルキル基、置換低級アルキル基、低級アルコキシ基、置換低級アルカノイル基、置換低級アルカノイル基、アロイル基、置換アロイル基、カルボキシ基、低級アルコキシカルボニル基、アラルキルオキシカルボニル基、置換低級アルコキシカルボニル 基、置換アラルキルオキシカルボニル基、アミノ基、ム級アルキルアミノ基、ジ低級アルキルアミノ基、ガルバモイル基、低級アルキルカルバモイル基、バロゲン原子、ニトロ基またはシアノ基を意味する。〕で表される化合物と一般式(5) R₂−NCS (5)

[式中、R₂は前掲と同じ。] で表される化合物を不活性溶媒存在下で反応させ、溶媒を留去後あるいはそのまま塩基存在下に閉環させることを特徴とする下記式(8)

40 【化19】

[式中、R₃は前掲と同じ。] で表される化合物を製造する方法、および(f) R₂がベンゾイル基であり、 50 R₃が水素原子またはハロゲン原子である、上記(e)

に記載の化合物を製造する方法、に関する。

[0010]

【発明の実施の形態】本発明方法で使用可能な原料化合物(2)、(3)、(4)および(5)における置換基R、R₂、R₃、XおよびYで示される基について、以下に具体的に説明する。R₁およびR₃における低級アルキル基としては、例えば、炭素数1~6の直鎖または分枝状のアルキル基(例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基等が挙げられる。)、炭素数3~7のシクロアルキル基(例えば、シクロプロピル基、シクロペンチル基、シクロペナシル基、シクロペプチル基等が挙げられる。)、炭素数4~10のシクロアルキルアルキル基(例えば、シクロプロピルメチル基、シクロペンチルメチル基、シクロペキシルメチル基、シクロペキシルメチル基、シクロペキシルメチル基、シクロペキシルメチル基、シクロペキシルエチル基等が挙げられる。

【0011】R₁およびR₂における置換低級アルキル基 とは、一つまたは複数の置換基で置換された上記低級ア ルキル基を意味する。当該置換基としては例えば、水酸 基、低級アルキル基、置換低級アルキル基、低級アルコ キシ基、置換低級アルコキシ基、低級アルカノイル基、 置換低級アルカノイル基、アロイル基、置換アロイル 基、カルボキシ基、低級アルコキシカルボニル基、置換 低級アルコキシカルボニル基、アミノ基、低級アルキル アミノ基、ジ低級アルキルアミノ基、カルバモイル基、 低級アルキルカルバモイル基、ジ低級アルキルカルバモ イル基、ハロゲン原子、ニトロ基またはシアノ基を挙げ ることができる。より具体的には、例えば、炭素数1~ 6の直鎖状あるいは分枝状の低級アルキル基(例えばメ チル基、エチル基、プロピル基、1-メチルエチル基、 ブチル基、1ーメチルプロピル基、2ーメチルプロピル 30 基、1、1-ジメチルエチル基、ペンチル基、1-メチ ルブチル基、2ーメチルブチル基、3-メチルブチル 基、1,1-ジメチルプロピル基、1,2-ジメチルプ ロピル基、2、2-ジメチルプロピル基等が挙げられ る)、炭素数1~6の低級アルコキシ基(例えば、メトキ シ基、エトキシ基、プロポキシ基等が挙げられる。)、 炭素数1~6のアルカノイル基(例えば、ホルミル基、 アセチル基、プロパノイル基、ブタノイル基、ペンタノ イル基、ヘキサノイル基等が挙げられる。)、炭素数7 ~11のアロイル基(例えば、ベンゾイル基、p-トル オイル基、ナフトイル基等が挙げられる。)、カルボキ シ基、炭素数2~7の低級アルコキシカルボニル基(例 えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基等 が挙げられる。)、アミノ基、低級アルキルアミノ基(例 えば、炭素数1~6のアルキル基で置換されたアミノ基 等が挙げられ、例えば、メチルアミノ基、エチルアミノ 基、プロピルアミノ基、ブチルアミノ基等が挙げられ る。)、ジ低級アルキルアミノ基(例えば、同一または異 なった2個の炭素数1~6の低級アルキル基で置換され たアミノ基等が挙げられ、例えば、ジメチルアミノ基、

ジエチルアミノ基、エチルメチルアミノ基等が挙げられる。)、カルバモイル基、低級アルキルカルバモイル基(例えば、炭素数1~6のアルキル基で置換されたカルバモイル基が挙げられ、例えば、メチルカルバモイル基、プチルカルバモイル基等が挙げられる。)、ジ低級アルキルカルバモイル基(例えば、同一または異なった炭素数1~6のアルキル基で置換されたカルバモイル基が挙げられ、例えば、ジメチルカルバモイル基、ジエチルカルバモイル基、エチルメチルカルバモイル基等が挙げられる。)、ハロゲン原子(例えば、フッ素、塩素、臭素等が挙げられる。)が挙げられる。)が挙げられる。

【0012】R.におけるアラルキル基としては、例えばフェニル基あるいはナフチル基等のアリール基が置換した前記低級アルキル基を挙げることができる。具体的には、例えばベンジル基、フェネチル基、ナフチルメチル基等を挙げることができる。R.における置換アラルキル基とは、一つまたは複数の置換基で置換された上記アラルキル基を意味し、置換基としては上記置換低級アルキル基において挙げられた置換基と同じ置換基を挙げることができる。R.におけるアリール基としては、例えば、フェニル基、ナフチル基等の炭素数6~10の単環式または縮環式アリール基が挙げられる。R.における置換アリール基とは、一つまたは複数の置換基で置換された上記アリール基を意味し、置換基としては上記置換低級アルキル基において挙げられた置換基と同じ置換基を挙げることができる。

【0013】 R_z におけるアシル基としては例えば、炭素数 $1\sim6$ の低級アルカノイル基(例えば、ホルミル基、アセチル基、プロパノイル基、ブタノイル基、ペンタノイル基、ヘキサノイル基等が挙げられる。)、あるいは炭素数 $7\sim11$ のアロイル基(例えば、ベンゾイル基、p-hルオイル基、ナフトイル基等が挙げられる。さらに、これらアルカノイル基、アロイル基は一つまたは複数の置換基で置換されていてもよい。 R_z は、反応中間体から離脱する基であり、その上の存在する置換基としては、上記 R_z における置換低級アルキル基において挙げられた置換基と同じ置換基を挙げることができる。

40 【0014】R3における低級アルコキシ基としては、例えば、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基等の炭素数1~6の低級アルコキシ基が挙げられる。R3における置換低級アルコキシ基とは、一つまたは複数の置換基で置換された上記低級アルコキシ基を意味し、置換基としては上記置換低級アルキル基において挙げられた置換基と同じ置換基を挙げることができる。R3における低級アルカノイル基としては、例えば、ホルミル基、アセチル基、プロパノイル基、ブタノイル基、ペンタノイル基、ペキサノイル基等の炭素数1~6の低級アルカノイル基が挙げられる。R3における置換低級アルカノイ

ル基とは、一つまたは複数の置換基で置換された上記低 級アルカノイル基を意味し、置換基としては上記置換低 級アルキル基において挙げられた置換基と同じ前記置換 基を挙げることができる。Rぇにおけるアロイル基とし ては、例えば、ベンゾイル基、pートルオイル基、ナフ トイル基等の炭素数7~11のアロイル基が挙げられ る。R₃における置換アロイル基とは、一つまたは複数 の置換基で置換された上記アロイル基を意味し、置換基 としては上記置換低級アルキル基において挙げられた置 換基と同じ置換基を挙げることができる。R』における 低級アルコキシカルボニル基、アラルキルオキシカルボ ニル基としては、例えば、メトキシカルボニル基、エト キシカルボニル基、ベンジルオキシカルボニル基等の炭 素数2~11の低級アルコキシカルボニル基、アラルキ ルオキシカルボニル基が挙げられる。R3における置換 低級アルコキシカルボニル基、置換アラルキルオキシカ ルボニル基とは、一つまたは複数の置換基で置換された 上記低級アルコキシカルボニル基、アラルキルオキシカ ルボニル基を意味し、置換基としては上記置換低級アル キル基において挙げられた置換基と同じ置換基を挙げる ことができる。

【0015】R₃における低級アルキルアミノ基として は、例えば、メチルアミノ基、エチルアミノ基、プロピ ルアミノ基、ブチルアミノ基等の炭素数1~6の低級ア ルキル基で置換されたアミノ基が挙げられる。R3にお けるジ低級アルキルアミノ基としては、例えば、同一あ るいは異なった二つの炭素数1~6の低級アルキル基で 置換されたアミノ基が挙げられ、例えば、ジメチルアミ ノ基、ジエチルアミノ基、エチルメチルアミノ基等が挙 げられる。R3における低級アルキルカルバモイル基と しては、例えば炭素数1~6の低級アルキル基で置換さ* *れたカルバモイル基が挙げられ、例えば、メチルカルバ モイル基、エチルカルバモイル基、プロピルカルバモイ ル基、ブチルカルバモイル基等が挙げられる。Rょにお けるジ低級アルキルカルバモイル基としては、例えば、 同一あるいは異なった2つの炭素数1~6のアルキル基 で置換されたカルバモイル基が挙げられ、例えば、ジメ チルカルバモイル基、ジエチルカルバモイル基、エチル メチルカルバモイル基等が挙げられる。R3におけるハ ロゲン原子としては、例えば、フッ素原子、塩素原子、 臭素原子等が挙げられる。

【0016】本発明方法で使用可能な原料化合物の好ま しい態様の一つとして、式(2)のイソシアノアート化 合物におけるR」として、例えばベンジル基等のアラル キル基、例えば4-フルオルベンジル基等のハロゲン原 子が置換した置換アラルキル基が挙げられ、また、一般 式(5)のイソチオシアノアート化合物におけるRzと して、例えばベンゾイル基等のアロイル基が挙げられ る。加えて、R、として、例えばベンジル基等のアラル キル基、例えば4-フルオルベンジル基等のハロゲン原 子が置換した置換アラルキル基を選択すると、最終目的 化合物である式(6)の8-ヒドロキシアデニン誘導体 においても、好ましい化合物となる。即ち、先にインタ ーフェロン生合成誘導活性があることが見出された9-ベンジルー8-ヒドロキシアデニン誘導体等(WO98/0 1448号国際公開公報などを参照)の合成に適用できる。 【0017】本発明方法の概要は、例えば以下の合成ス キームIで示すことができる。なお、以下に記載のない 出発原料化合物は、公知の方法またはそれに準じた方法 に従い製造することができる。

[合成スキーム [] 【化20】

[式中、R₁、R₂、XおよびYは前掲と同じ。] 【0018】反応中間体化合物(9)は、有機溶媒中、化 合物(1)と化合物(2)とを反応させることにより得るこ

とができる。塩基としては例えば、炭酸カリウム等のア ルカリ金属炭酸塩等の無機塩基、トリエチルアミン、ジ イソプロピルエチルアミン等の第三級アミン、4ージメ とができる。反応は塩基存在下または非存在下で行うこ 50 チルアミノピリジン、ピリジン等のピリジン類等の有機

塩基等が挙げられる。有機溶媒としては例えば、塩化メ チレン等のハロゲン化炭化水素系溶媒、ジエチルエーテ ル、テトラヒドロフラン、1,4-ジオキサン等のエー テル系溶媒、ジメチルホルムアミド、ジメチルスルホキ シド、アセトニトリル等の非プロトン性溶媒等が挙げら れる。反応温度は例えば、約0℃から溶媒の沸点付近ま での範囲から選択される。

【0019】化合物(3)は、前記の有機溶媒またはこれ らの混合溶媒中、反応中間体化合物(9)を閉環させるこ とにより得ることができる。反応は塩基存在下または非 10 存在下で行うことができる。塩基としては例えば、炭酸 カリウム等のアルカリ金属炭酸塩等の無機塩基、トリエ チルアミン、ジイソプロピルエチルアミン等の第三級ア ミン、4-ジメチルアミノピリジン、ピリジン等のピリ ジン類等の有機塩基が挙げられる。有機溶媒としては例 えば、塩化メチレン等のハロゲン化炭化水素系溶媒、テ トラヒドロフラン、1, 4-ジオキサン等のエーテル系 溶媒、ジメチルホルムアミド、アセトニトリル等の非プ ロトン性溶媒、さらには、メタノール、エタノール、2 ープロパノール等のアルコール系溶媒等が挙げられる。 反応温度は例えば、溶媒の沸点付近の範囲から選択され

【0020】なお、出発原料の化合物(1)は、有機スル ホン酸塩、例えば、pートルエンスルホン酸塩としたも のを用いることができる。この際には、反応に際して、 塩を形成している有機スルホン酸、例えば、pートルエ ンスルホン酸を有機塩基、好ましくは、トリエチルアミ ン、ジイソプロピルエチルアミン等の第三級アミンを添 加して外したのち、式(2)のイソシアネート化合物を ルホン酸、例えば、pートルエンスルホン酸を除去する 目的で添加する有機塩基、例えば、ジイソプロピルエチ ルアミンの量は、化合物(1)のp-トルエンスルホン酸 塩に対して、当量を僅かに下回る量、好ましくは0.8 ~0.9当量程度を用いると、収率の向上をもたらす。 即ち、用いる有機塩基、例えば、ジイソプロピルエチル アミンの添加量が、当量あるいは当量を超えると、遊離 した化合物(1)アミノマロノニトリル自体の自己縮合反 応が活発化し、その影響により収率の低下が引き起こさ

【0021】化合物(11)は、化合物(3)と化合物

- (5)を有機溶媒中、付加反応させ、その後、閉環反応 することにより得ることができる。即ち、まず、化合物 (3) の5位アミノ基にイソチオシアナート化合物
- (5)を付加させ、チオウレア中間体に導き、次いで、 4位のシアノ基とチオウレア間で閉環させ、化合物(1 1)を得る。この際、化合物(5)に由来するアシル基 Riは、閉環反応の過程で脱離する。付加反応は塩基存 在下または非存在下で行うことができる。塩基としては 例えば、炭酸カリウム等のアルカリ金属炭酸塩、トリエ 50 好ましい。

チルアミン、ジイソプロピルエチルアミン等の第三級ア ミン類、4-ジメチルアミノピリジン、ピリジン等のピ リジン類等が挙げられる。有機溶媒としては例えば、塩 化メチレン等のハロゲン化炭化水素系溶媒、ジエチルエ ーテル、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒、ジメ

チルホルムアミド、ジメチルスルホキシド等の非プロト ン系溶媒等が挙げられる。反応温度は例えば、約0℃か ら溶媒の沸点付近までの範囲から選択される。

【0022】化合物(11)への閉環反応は、上記付加反 応後の取得化合物を塩基存在下、水あるいは有機溶媒ま たはこれらの混合溶媒中反応させることにより行うこと ができる。上記付加反応後の取得化合物は、化合物

- (3)の2位水酸基にもイソチオシアナート化合物
- (5)が付加し、チオカルバミン酸エステル体をも含む が、前記閉環反応において、化合物(5)に由来するア シル基Rzと同じく、存在する塩基、例えば、水酸化ナ トリウム等のアルカリ金属水酸化物により、容易に脱離 し、水酸基が再生される。有機溶媒としては例えば、メ タノール、エタノール、2ープロパノール等のアルコー ル系溶媒、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等の エーテル系溶媒、ジメチルホルムアミド、ジメチルスル ホキシド等の非プロトン系溶媒等が挙げられる。塩基と しては例えば、水酸化ナトリウム等のアルカリ金属水酸 化物、アンモニア等の無機塩基、トリエチルアミン等の 第三級アミン類、4ージメチルアミノピリジン、ピリジ ン等のピリジン類等の有機塩基が挙げられる。反応温度 は例えば、約室温から溶媒の沸点付近までの範囲から選 択される。

【0023】化合物(6)は、化合物(3)と化合物(4) 反応液に加える。なお、前記の塩を形成している有機ス 30 を有機溶媒中、付加閉環反応することにより得ることが できる。反応は塩基存在下または非存在下で行うことが できる。塩基としては例えば、炭酸カリウム等のアルカ リ金属炭酸塩、トリエチルアミン、ジイソプロピルエチ ルアミン等の第三級アミン類、4-ジメチルアミノピリ ジン、ピリジン等のピリジン類等が挙げられる。有機溶 媒としては例えば、塩化メチレン等のハロゲン化炭化水 素系溶媒、ジエチルエーテル、テトラヒドロフラン等の エーテル系溶媒、ジメチルホルムアミド、ジメチルスル ホキシド等の非プロトン系溶媒等が挙げられる。反応温 40 度は例えば、約0℃から溶媒の沸点付近までの範囲から 選択される。また、化合物(4)のアミジン化合物は、 アミジン塩酸塩を用いることができ、その際には、アミ ジン塩酸塩に対して、アルカリ金属、例えば、金属ナト リウムを当量ないしは当量を僅かに下回る量、即ち、 0.8~0.9当量程度を添加し、遊離するアミジン化 合物を反応に用いるのが好ましい。また、還流点付近で 反応を行う際には、アミジン自体の分解反応も進むた め、化合物(4)のアミジン化合物を大過剰量、例え ば、4 当量程度以上を用いることで収量の向上が図れ、

【0024】本発明方法における好ましい一つの態様と して、化合物(2)としてベンジルイソシアネート誘導 体を使用し、さらに閉環試薬として化合物(5)を用い て、Yがメルカプト基である9-ベンジル-8-ヒドロ キシアデニン誘導体を合成する方法が挙げられる。当該 アデニン誘導体は2位側鎖に種々の置換基を導入するた めの汎用中間体として有用な化合物である。例えば、当*

* 該アデニン誘導体とアルキルハライド等を反応させるこ とにより容易にプリン骨格の2位に置換基を導入するこ とができる。その概要を以下の合成スキームIIで示

【0025】[合成スキーム [1] 【化21】

$$R_{1}$$
 R_{2}
 R_{3}
 R_{4}
 R_{3}
 R_{4}
 R_{3}
 R_{4}
 R_{4}

[式中、R4は低級アルキル基を意味し、Lはヨウ素原 子、臭素原子等のハロゲン原子等の脱離基を意味し、R ₂およびR₃は前掲と同じ。]

反応は前述の合成スキーム」の記載と同様にして行うこ とができる。化合物(15)は、化合物(8)とR4-L(但し、Lは前掲と同じ。)と塩基存在下、有機溶媒 中、反応させることにより得ることができる。塩基とし ては例えば、炭酸水素ナトリウム等のアルカリ金属炭酸 水素塩、炭酸カリウム等のアルカリ金属炭酸塩、トリエ チルアミン、ジイソプロピルエチルアミン等の第三級ア ミン類、ピリジン、ジメチルアミノピリジン等のピリジ ン類等が挙げられる。有機溶媒としては例えば、塩化メ チレン等のハロゲン化炭化水素系溶媒、ジエチルエーテ ル、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒、ジメチル ホルムアミド等の非プロトン性溶媒等が挙げられる。反 応温度は例えば、約0℃から溶媒の沸点付近までの範囲 から選択される。

【0026】本発明方法で得られる8-ヒドロキシアデ ニン誘導体(6)または種々のアデニン誘導体を効率よく 製造するための中間体(8)、(11)は通常の方法で 精製することができる。例えば、カラムクロマトグラフ ィー、再結晶等で精製することができる。再結晶溶媒と しては例えばメタノール、エタノール、2ープロパノー ル等のアルコール系溶媒、ジエチルエーテル等のエーテ

トルエン等の芳香族炭化水素系溶媒、アセトン等のケト ン系溶媒、ヘキサン等の炭化水素系溶媒、ジメチルホル ムアミド、アセトニトリル等の非プロトン系溶媒等また はこれらの混合溶媒等が挙げられる。また、上述の反応 を実行する際、必要ならば、保護、脱保護の技術を用い ることができる。保護、脱保護の技術の技術について は、(T.W.Greene and P.G.M. Wuts, "Protecting Group s in Organic Synthesis", 1990)に詳しく記されてい る。

【0027】加えて、本発明者らは、上述したイソシナ ナート化合物(2)に変えて、対応するアミン化合物 (22); R₁-NH₂とカルボニル化試薬、例えば、ト リホスゲン((Cl₃CO)₂CO)等を組み合わせ、反 応系内でイソシアナートまたはその等価体を生成させ、 これを用いて類似の反応により、化合物(3)の合成が 可能であることを見出した。一例として、カルボニル化 試薬として、トリホスゲン ((Cl₃CO)₂CO) を用 いた場合の反応を説明する。トリホスゲンは、カルボニ ル化試薬として、アミン化合物(22)に対して、1/ 3 当量が化学量論量となり、イソシアナート化合物 (2)を生成する際、2分子の塩化水素を派生する。こ の派生する塩化水素を除去するため、塩基、好ましく は、第三級アミン、例えば、ジイソプロピルエチルアミ ン等を添加する。なお、反応系内で生成するイソシアナ ル系溶媒、酢酸エチル等のエステル系溶媒、ベンゼン、 50 ート化合物(2)を単離することなく、そのまま化合物

(1) との反応に用いるので、前記塩基としては、化合 物(1)のp-トルエンスルホン酸塩から、p-トルエ ンスルホン酸の脱離に用いられる第三級アミン、例え ば、ジイソプロピルエチルアミン等を用いるのが好まし い。アミン化合物(22)とカルボニル化試薬、トリホ スゲンとの反応は、低温で行うのが好ましく、例えば、 -90℃(ドライアイス-ヘキサン)~氷冷下(0℃) にて行うのが好ましい。溶媒は、次の化合物(1)との 反応においても使用される、塩化メチレン等のハロゲン 化炭化水素系溶媒、ジエチルエーテル、テトラヒドロフ 10 ラン等のエーテル系溶媒等を用いるのが好ましい。 【0028】例えば、冷却した1/3当量のトリホスゲ ン溶液に、1当量のアミン化合物(22)と2当量を僅 かに下回る量の第三級アミン、例えば、1.6~1.8 当量程度のジイソプロピルエチルアミン等を滴下して反 応を行うのが好ましい。即ち、この順にて、トリホスゲ ン溶液にアミン化合物(22)を徐々に加えることで、 例えば、ウレア型化合物の副生を抑えることができる。 反応系には、アミン化合物(22)のアミノ基にクロロ フォルミル基 (一COC 1) が置換した化合物も混在す 20 ることが予想されるが、これも、化合物(1)との反応 で、反応中間体化合物(9)を生成することができる。 従って、1当量のアミン化合物(22)と1当量を僅か に下回る量の第三級アミン、例えば、0.8~0.9当量程度 のジイソプロピルエチルアミン等を滴下して反応を行 い、相当量が、アミン化合物(22)のアミノ基にクロ ロフォルミル基(-COC1)が置換した化合物に止ま る条件で反応を行うこともできる。次いで、イソシアナ ート化合物(2)の生成がなった液に、1当量の化合物 に1 当量を僅かに下回る量の第三級アミン、例えば、 0.8~0.9当量程度のジイソプロピルエチルアミン 等を添加した液を滴下して、付加閉環反応を行い、化合 物(3)に導くことができる。なお、当初、1当量のア ミン化合物(22)と1当量を僅かに下回る量の第三級 アミン、例えば、0.8~0.9当量程度のジイソプロ ピルエチルアミン等を用いた際には、化合物(1)のア

ミノマロニトリルpートルエンスルホン酸塩と1当量を

僅かに下回る量の第三級アミン、さらに当初の反応にお

ピルエチルアミン等を加えた液を用いるとよい。

いて不足している 0.8~0.9 当量程度のジイソプロ 40

【0029】上述した第一の反応を、1当量のアミン化 合物(22)と1当量を僅かに下回る量の第三級アミ ン、例えば、0.8~0.9当量程度のジイソプロピル エチルアミン等を滴下して反応を行い、相当量が、アミ ン化合物(22)のアミノ基にクロロフォルミル基(-COC1) が置換した化合物に止まる条件で反応を行う と、不要なウレア型化合物の副生を抑えることができ好 ましい。また、この反応系内で、イソシアナートの等価 体に相当するアミン化合物(22)のアミノ基にクロロ フォルミル基 (-СОС1) が置換した化合物が生成す る手法は、予め別途に合成・分離したイソシアナート化 合物(2)が入手が困難な際にその有効な代替手段とな る。加えて、イソシアナート化合物(2)のR₁によっ ては、上記合成ルートIにおける収率が低い場合にも、 より高い収率を達成できる。なお、このイソシアナート 化合物(2)に変えて、対応するアミン化合物(2 2); R: -NH: とカルボニル化試薬、例えば、トリホ スゲン((С13СО)2СО)を組み合わせる手法は、 イソシアナート化合物(2)が置換ベンジルイソシアナ ート化合物(15)の場合にも適用できる。その際、置換 ベンジル基のベンゼン環上の置換基が、電子吸引性の基 は勿論のこと、電子供与性の基の場合にも、より高い収

【0030】さらに、本発明者らは、上記のイソシアナ ート化合物(2)に換えて、イソチオシアナート化合物 (2); R₁-NCSを用いると、全く類似の反応に より、式(3)のイミダゾール化合物中の2位水酸基 が、メルカプト基に換わった化合物(3')が合成でき ることを見出した。また、この2-メルカプトイミダゾ (1)のアミノマロニトリルpートルエンスルホン酸塩 30 ール誘導体化合物(3')を中間原料として、上述した 合成スキームIに準じて、アデニン誘導体に導くことが でき、式(6)の8位水酸基がメルカプト基に換わった 化合物(6))が合成できることを見出した。即ち、上 述した合成スキームⅠあるいは合成スキームⅡに対応し て、下記の合成スキーム I'あるいは合成スキームII' の反応が可能であることを見出した。なお、反応条件の 詳細は、上述した合成スキームIあるいは合成スキーム IIに全く準じる。

[合成スキーム [']

率を達成できる。

【化22】

17

$$R_1$$
—NCS

 $(2')$
 R_1 —NCS

 $(2')$
 R_1 —NC

 $(2')$
 R_1
 $(3')$
 R_1
 $(3')$

[式中、R₁、R₂、XおよびYは前掲と同じ。]

【0031】 [合成スキーム I I']

[式中、R,は低級アルキル基を意味し、Lは脱離基を 意味し、RzおよびRzは前掲と同じ。]

反応は前述の合成スキームIの記載と同様にして行うこ とができる。

【0032】本発明方法により効率よく取得される8-ヒドロキシアデニン誘導体(6)、並びにそれから誘導さ れる化合物(15)はインターフェロン誘導剤としては 医薬として経口的または非経口的に投与することができ る。経口的に投与する場合、通常用いられる投与形態例 えば錠剤、カプセル剤、シロップ剤、懸濁液等で投与す ることができる。非経口的に投与する場合は例えば溶 液、乳剤、懸濁液等の液剤を注射剤の形で投与するこ と、坐剤の形で直腸投与すること、経皮剤として皮膚よ り投与すること、噴霧剤として投与すること等ができ る。また、持続性製剤として投与することもできる。こ のような投与剤型は通常の担体、賦形剤、結合剤、安定 50 ず、本発明方法がこれらに限定されるものではない。

剤などと有効成分を配合することにより一般的方法に従 って製造することができる。注射剤型で用いる場合に は、緩衝剤、溶解補助剤、等張剤等を添加することもで きる。投与量、投与回数は対象とする疾患、患者の症 状、年齢、体重、性別等、および投与形態、製剤によっ て異なるが、経口投与する場合、通常、有効成分は成人 に対して1日当たり約1~1000mgの範囲、好まし くは約10~500mgの範囲を1回または数回に分け て投与することができる。注射剤として投与する場合に は、有効成分は約0.1~500mgの範囲、好ましく は約3~約100mgの範囲を1回または数回に分けて 投与することができる。

[0033]

【実施例】以下に実施例および参考例を挙げて本発明方 法を具体的に説明する。なお、これらは、例示に過ぎ

【0034】実施例 1

5-アミノー1-ベンジルー4-シアノー2-ヒドロキ シイミダゾール:アミノマロノニトリルのpートルエン スルホン酸塩7.0g(27.6mM)を無水テトラヒドロフ ラン(THF)の50m1に懸濁し、ジイソプロピルエ チルアミン3. 62ml (21.5mM; 0.9当量) を加え た。室温下10分間攪拌後、ベンジルイソシアネート 5. 12ml (41.6mM) の無水THF溶液を徐々に滴下 する。反応液を室温下24時間攪拌し、溶媒を減圧留去 する。残渣に酢酸エチル150mlを加え、飽和食塩水 10 150mlで2回洗浄し、次いで1N水酸化ナトリウム 水溶液150mlで2回抽出する。抽出液を合わせ、1 0%硫酸水素ナトリウム水溶液で中和後、酢酸エチル3 00mlで再抽出した。再抽出した酢酸エチル層を硫酸 マグネシウムで乾燥後、減圧留去した。残渣に酢酸エチ ル10mlを加え、粉砕し、吸引濾過することにより、5-アミノー1ーベンジルー4ーシアノー2ーヒドロキシイ ミダゾールが 4.96 g 得られた(収率 8 4 %)。

H-NMR(DMSO-d₆) δ :9.86(1H,s,2-OH),7.27(5H,m,Ph),6.49(2H,s,4-NH₂),4.75(2H,s,3-CH₂Ph)

m.p.: 216-218°C

IR(KBr cm⁻¹): 2202,1722,1654

Mass m/z (rel. intensity):214(M['],28 %), 91(100 %) 【0035】実施例 2

5-アミノー4ーシアノー1ー(4ーフルオロベンジル)ー2ーヒドロキシイミダゾール:アミノマロノニトリルのpートルエンスルホン酸塩2.53g(10mM)を無水THFの50mlに懸濁し、ジイソプロピルエチルアミン1.29g(10mM)と4ーフルオロベンジルイソシアネート1.37g(10mM)を加え、室温下24時間30攪拌し、溶媒を減圧留去する。残渣に酢酸エチル150mlを加え、飽和食塩水で洗浄し、次いで有機層を1N水酸化ナトリウム水溶液で抽出した。抽出液を合わせ、10%硫酸水素カリウム水溶液で中和後、酢酸エチルで抽出した。抽出液を硫酸ナトリウムで乾燥後、減圧留去した。残渣を1%メタノール/クロロホルムでシリカゲルカラムクロマト精製を行い、5ーアミノー4ーシアノー1ー(4ーフルオロベンジル)ー2ーヒドロキシイミダゾールが1.93g得られた(収率89%)。

¹H-NMR(DMSO-d₆) δ:9.93(1H,brs,2-OH),7.31(2H,m),7. 40 15(2H,m),6.53(2H,brs,4-NH₂),4.75(2H,s,3-CH₂) m.p.: 208-211°C

Mass m/z (rel. intensity):232(M,29 %), 109(100 %) 【0036】実施例 3

6-アミノ-9-ベンジル-8-ヒドロキシ-2-メルカプトプリン: 5-アミノ-1-ベンジル-4-シアノ-2-ヒドロキシイミダゾール3. 0g(12.4nM)を乾燥 THF90m1に溶解し、ベンゾイルイソチオシアネート5. 0m1(37.3nM)を徐々に滴下した。反応液を室温下24時間攪拌し、溶媒を減圧留去した。残渣をエ

H-NMR(DMSO-d₆) δ :12.09(1H,s,2-SH),9.99(1H,s,8-0 H),7.32(5H,m,Ph),6.69(2H,s,6-NH₂),4.83(2H,s,9-CH₂ Ph)

m.p.: 286-288℃

UV(MeOH) λ max: 336nm,285nm,250nm

【0037】実施例 4

6-アミノー9ー(4-フルオロベンジル)-8-ヒドロキシー2ーメルカプトプリン:5-アミノー4ーシアフー1ー(4ーフルオロベンジル)-2ーヒドロキシイミダゾール1.90g(8.97mM)を乾燥THF50m1に溶解し、ベンゾイルイソチオシアネート2.87g(17.6mM)を徐々に滴下した。反応液を室温下8時間攪拌し、溶媒を滅圧留去した。残渣をエーテルで洗浄し、ベンゾイルイソチオシアネート付加物を得た。得られた付加物をTHFと1N水酸化ナトリウムの混合溶液中で40時間の加熱還流を行った後、10%硫酸水素カリウム水溶液で中和し、析出した結晶を濾取することにより、6-アミノー9ー(4-フルオロベンジル)-8-ヒドロキシー2ーメルカプトアデニン]を1.22g得た(収率48%)。

H-NMR(DMSO-d₆) δ :10.14(1H,s),7.31(2H,m),7.15(2H,m),6.83(2H,s),4.84(2H,s)

【0038】実施例 5

9ーベンジルー8ーヒドロキシー2ーメチルチオアデニン:粗製の9ーベンジルー8ーヒドロキシー2ーメルカプトアデニン264mg(0.97mM)を無水ジメチルホルムアミド(DMF)20mlに懸濁し、炭酸カリウム147mg(1.07mM)を加え、室温下1時間攪拌後ヨウ化メチル0.066ml(1.07mM)を徐々に滴下する。反応液を室温下1時間攪拌し、溶媒を減圧留去した。得られた残渣を酢酸エチル25mlに溶解し、水25ml、飽和食塩水25ml、水25mlで順次洗浄する。酢酸エチル層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をメタノールで再結晶することにより、9ーベンジルー8ーヒドロキシー2ーメチルチオアデニンが121mg得られた(粗収率43%)。

ート5. Oml (37.3mM) を徐々に滴下した。反応液を 'H-NMR(DMSO-d₆) δ:10.20(1H,s,8-OH),7.38(5H,m,Ph), 室温下2 4時間攪拌し、溶媒を減圧留去した。残渣をエ 50 6.59(2H,s,6-NH₂),4.95(2H,s,9-CH₂Ph),2.49(3H,s,2-SM

e)

m.p.: 265-267°C

【0039】実施例 6

9-ベンジルー2-ブチルチオー8-ヒドロキシアデニン:粗製の9-ベンジルー8-ヒドロキシー2-メルカプトアデニン700 mg(2.56 mM)を無水ジメチルホルムアミド(DMF)20 mlに懸濁し、炭酸カリウム353 mg(2.56 mM)を加え、室温下1 時間攪拌後ブチルブロマイド0.274 ml(2.56 mM)を徐々に滴下する。反応液を室温下1 時間攪拌し、溶媒を減圧留去した。得られた残渣を酢酸エチル25 mlに溶解し、水25 ml、炮和食塩水25 ml、水25 mlで順次洗浄する。酢酸エチル層を硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をメタノールで再結晶することにより、9-ベンジルー2-ブチルチオー8-ヒドロキシアデニンが208 mg 得られた(粗収率25%)。

'H-NMR(DMSO-d₆) δ :10.18(1H,s,8-OH),7.38(5H,m,Ph), 6.58(2H,s,6-NH₂),4.96(2H,s,9-CH₂Ph),3.08(2H,t,J=7. 3Hz,2-SCH₂),1.65(2H,m,-CH₂),1.44(2H,m,-CH₂),0.94(3 20 H,t,J=7.3Hz,-Me)

m.p.: 278-280℃

【0040】実施例 7

6-アミノー9-(4-フルオロベンジル)-8-ヒドロキシー2-メチルチオプリン:粗製の6-アミノー9-(4-フルオロベンジル)-8-ヒドロキシー2-メルカプトプリン200 mg (0.69nM)をメタノール20 mlに懸濁し、炭酸カリウム 190 mg (1.37nM)を加え、次いでヨウ化メチル975 mg (6.87nM)を加え室温下30分間攪拌した。反応液を減圧留去し、得られた 30残渣を3%メタノール/クロロホルムでシリカゲルカラムクロマト精製を行い、6-アミノー9-(4-フルオロベンジル)-8-ヒドロキシー2-メチルチオプリン [9-(4-フルオロベンジル)-8-ヒドロキシー2-メチルチオアデニン]が63 mg 得られた(粗収率30%)。

'H-NMR(DMSO-d₄) δ:10.11(1H,brs,8-OH),7.37(2H,m), 7.15(2H,m),6.53(2H,s,6-NH₂),4.87(2H,s,9-CH₂),2.43 (3H,s,2-SMe)

【0041】実施例 8

5-アミノー1-ベンジルー4-シアノー2-ヒドロキシイミダゾール

トリホスゲン ((Cl₁ CO)₂ CO) 391mg (1.32mmol) を無水 テトラヒドロフラン (THF) の10mlに溶解し、一 90℃ (ドライアイスーへキサン) に冷却し、ベンジル アミン0.43ml (3.95mmol) 及びジイソプロピルエチルア ミン1.04ml (3.16mmol; 0.8当量) の無水THF 溶液(20ml)を1時間以上かけて、徐々に滴下混合する。 -90℃で、さらに30分間攪拌を行う。別途、アミノ マロノニトリルのnートルエンスルホン酸塩100g (3

95mmol) を無水THF10m1に懸濁し、pートルエンスル ホン酸脱離に用いるジイソプロピルエチルアミン1.04m 1 (3.16mmol; 0.8当量) を加えた。また、上記のトリ ホスゲンとベンジルアミンとの反応で派生する塩化水素 をの除去に利用されるジイソプロピルエチルアミン1.04 m 1 (3.16mmol; 0.8当量) をさらに加えた。これを室 温下10分間攪拌した溶液を、室温下、上記の反応液に 徐々に滴下する。滴下終了後、液温を徐々に室温に戻 し、さらに10時間攪拌を続ける。溶媒を減圧留去し、 残渣に酢酸エチル100m1を加え、飽和食塩水150 mlで2回洗浄する。次いで1N水酸化ナトリウム水溶 液100mlで2回抽出する。抽出液を合わせ、10% 硫酸水素ナトリウム水溶液で中和後、酢酸エチル150 mlで再抽出した。再抽出した酢酸エチル層を硫酸マグ ネシウムで乾燥後、減圧濃縮した。残渣に酢酸エチル5m 1を加え、粉砕し、吸引濾過することにより、5-アミ ノー1ーベンジルー4ーシアノー2ーヒドロキシイミダ ゾールが438mg得られた(収率52%)。得られた化 合物の'H-NMRの結果を、実施例1の化合物と対比させる と、一致がえられ、目的化合物と同定された。 H-NMR(DMSO-d₆,270MHz) δ :9.89(1H,s,2-OH),7.27(5H, m, Ph), 6.49(2H, s, 5-NH₂), 4.75(2H, s, 1-CH₂ Ph)

【0042】実施例 9

m.p.: 216-218°C

前述した実施例 8の条件に従い、先ず-90℃にて、1/3当量のトリホスゲンと種々の置換ベンジルアミン等1当量及び0.8当量のジイソプロピルエチルアミンを加え、反応させた。別途、アミノマロノニトリルのpートルエンスルホン酸塩1当量に、pートルエンスルホン酸脱離に用いるジイソプロピルエチルアミン0.8当量を加え、さらに、ジイソプロピルエチルアミン0.8当量を加えた液を、前記の反応液に添加する手法で、以下の各種イミダゾール誘導体を合成した。

(9-1) 5-アミノー4-シアノー2-ヒドロキシー1-(2-メトキシベンジル)イミダゾール:トリホスゲン780mg(2.63mmol)、2-メトキシベンジルアミン1.03ml(7.90mmol)及びアミノマロノニトリルp-トルエンスルホン酸塩2.00g(7.90mmol)を用いて、5-アミノー4-シアノー2-ヒドロキシー1-(2-メトキ 20、シベンジル)イミダゾール20mgが得られた。(収率41%)

H-NMR(DMSO-d₆,270MHz) δ :9.95(1H,s,2-OH),7.28-6.72(4H,m,Ph),6.43(2H,s,5-NH₂),4.73(2H,s,1-CH₂Ph),3.86(3H,s,0-0-CH₃)

m.p.: 225-229℃

Mass m/z (rel. intensity):244(M', 26%), 121(100%), 91(75%)

1.03m1 (7.90mmol) 及びアミノマロノニトリルpートルエンスルホン酸塩2.00 g (7.90mmol) を用いて、5-アミノー4-シアノー2-ヒドロキシー1-(3-メトキシベンジル) イミダゾール1.03gが得られた。(収率54%)

¹ H-NMR(DMSO-d₆,270MHz) δ :9.89(1H,s,2-OH),7.24-6.80(4H,m,Ph),6.47(2H,s,5-NHz),4.71(2H,s,1-CHzPh),3.71(3H,s,m-O-CH₃)

m.p.: 225-229°C

Mass m/z (rel. intensity):244(M['],26 %), 121(100 %), 91(75 %)

(9-3) 5-アミノー4-シアノー2-ヒドロキシー1- (4-メトキシベンジル)イミダゾール:トリホスゲン780mg(2.63mmol)、4-メトキシベンジルアミン1.03ml(7.90mmol)及びアミノマロノニトリル p-トルエンスルホン酸塩2.00 g(7.90mmol)を用いて、5-アミノー4-シアノー2-ヒドロキシー1- (4-メトキシベンジル)イミダゾール790mgが得られた。(収率41%)

¹ H-NMR(DMSO-d₆,270MHz) δ :9.86(1H,s,2-OH),7.22&6. 20 89(each 2H,each d J=8.8Hz,Ph),6.48(2H,s,5-NH₂),4.6 9(2H,s,1-CH₂ Ph),3.73(3H,s,p-O-CH₃)

m.p.: 194-198℃

Mass m/z (rel. intensity):244(M,10%),121(100%) (9-4)5-アミノー4ーシアノー1ー(3,4-ジメトキシベンジル)-2-ヒドロキシイミダゾール:トリホスゲン780mg (2.63mmol)、3,4-ジメトキシベンジルアミン1.10ml (7.90mmol)及びアミノマロノニトリルpートルエンスルホン酸塩2.00g (7.90mmol)を用いて、5-アミノー4ーシアノー1ー(3,4-ジメトキシベンジル)-2-ヒドロキシイミダゾール1.25gが得られた。(収率58%)

 1 H-NMR(DMSO-d₆,270MHz) δ :9.95(1H,s,2-OH),6.95(3H, m,Ph),6.55(2H,s,5-NH₂),4.76(2H,s,1-CH₂Ph),3.80(6H, s,m-O-CH₃&p-O-CH₃)

m.p.: 172-174℃

Mass m/z (rel. intensity):274(M, 14 %), 151(100 %) (9-5) 5-アミノー4ーシアノー2ーヒドロキシー1ー(4ーメチルベンジル) イミダゾール:トリホスゲン780mg (2.63mmol)、4ーメチルベンジルアミン1.01m 40 1 (7.90mmol) 及びアミノマロノニトリル pートルエンスルホン酸塩2.00 g (7.90mmol) を用いて、5ーアミノー4ーシアノー2ーヒドロキシー1ー(4ーメチルベンジル)イミダゾール625mgが得られた。(収率35%) H-NMR(DMSO-da,270MHz) δ :9.89(1H,s,2-OH),7.20(4H, Ph) 8.40(4M, 5.70MHz) δ :9.89(4M,s,2-OH),7.20(4M, Ph) 8.40(4M,s,2-OH),7.20(4M, Ph) 8.40(4M,s,2-OH),7.20(4M,s,2-OH),

'H-NMR(DMSO-d₆,270MHz) δ :9.89(1H,s,2-OH),7.20(4H, m,Ph),6.48(2H,s,5-NH₂),4.70(2H,s,1-CH₂Ph),2.28(3H,s,p-CH₃)

m.p.: 207-211°C

Mass m/z (rel. intensity):228(M',27%), 105(100%) (9-6) 5-アミノー4-シアノー1-(4-フルオ 50

ロベンジル) -2 ーヒドロキシイミダゾール:トリホスゲン780mg(2.63mmol)、4 ーフルオロベンジルアミン 0.90ml(7.90mmol)及びアミノマロノニトリル p ートルエンスルホン酸塩2.00 g(7.90mmol)を用いて、5 ーアミノー4 ーシアノー1 ー(4 ーフルオロベンジル) -2 ーヒドロキシイミダゾール592mgが得られた。(収率32%)

¹ H-NMR(DMSO-d₆,270MHz) δ :9.94(1H,s,2-OH),7.32-7.1 8(4H,m,Ph),6.54(2H,s,5-NH₂),4.76(2H,s,1-CH₂Ph)

10 m.p.: 208-211℃

Mass m/z (rel. intensity):232(M',27%), 109(100%) (9-7) 5-アミノー1- (4-クロロベンジル) - 4-シアノー2-ヒドロキシイミダゾール:トリホスゲン780mg (2.63mmol)、4-クロロベンジルアミン0.96ml (7.90mmol) 及びアミノマロノニトリル p-トルエンスルホン酸塩2.00 g (7.90mmol) を用いて、5-アミノー1- (4-クロロベンジル) -4-シアノー2-ヒドロキシイミダゾール672mgが得られた。(収率34%) $^{'}$ H-NMR(DMSO- $^{'}$ d6,270MHz) δ :10.02(1H,s,2-0H),7.48&7.34(each 2H,each $^{'}$ d,Ph),6.61(2H,s,5-NHz),4.84(2H,

m.p.: 140-142℃

s, 1-CH₂ Ph)

Mass m/z (rel. intensity):250(M[']+2,5 %),250(M['],18 %),127(31 %),125(100%)

(9-8) 5-Pミノー4-シアノー2-ヒドロキシー1-($\alpha-$ ナフチルメチル) イミダゾール:トリホスゲン780mg(2.63mmol)、 $\alpha-$ ナフチルメチルアミン1.16m 1 (7.90mmol) 及びアミノマロノニトリル p-トルエンスルホン酸塩2.00 g(7.90mmol)を用いて、5-アミノー4-シアノー2-ヒドロキシー1-($\alpha-$ ナフチルメチル) イミダゾール1.57gが得られた。(収率75%)なお、この化合物は、エタノールから再結晶すると分解することが判明した。

¹ H-NMR(DMSO-d₆,270MHz) δ :10.02(1H,s,2-0H),8.21 – 6.90(7H,m,naphty1),6.53(2H,s,5-NH₂),5.31(2H,s,1-CH ₂ Naphthy1)

m.p.: 242-244°C

Mass m/z (rel. intensity):264(M['],20 %), 141(100 %),115(21 %)

(9-9) 5-アミノー 4 - シアノー 2 - ヒドロキシー 1 - フェニルイミダゾール: トリホスゲン780mg(2.63m mol)、アニリン0.72ml(7.90mmol)及びアミノマロノニトリル p - トルエンスルホン酸塩2.00 g(7.90mmol)を用いて、5 - アミノー 4 - シアノー 2 - ヒドロキシー 1 - フェニルイミダゾール1.15gが得られた。(収率73%)

¹ H-NMR(DMSO-d₆,270MHz) δ :10.04(1H,s,2-OH),7.53-7.29(5H,m,Ph),6.13(2H,s,5-NH₂)

m.p.: 237-239℃

Mass m/z (rel. intensity):264(M, 20 %), 141(100

%).115(21 %)

(9-10) 5-アミノ-1-ブチル-4-シアノ-2 ーヒドロキシイミダゾール:トリホスゲン780mg(2.63m mol)、ブチルアミン0.78ml (7.90mmol) 及びアミノマ ロノニトリルpートルエンスルホン酸塩2.00g(7.90mm ol) を用いて、5-アミノ-1-ブチル-4-シアノ-2-ヒドロキシイミダゾール310mgが得られた。(収率2 2%)

25

H-NMR(DMSO-d₆, 270MHz) δ :9.72(1H, s, 2-OH), 6.40(2H, s,5-NH₂),3.49(3H,t J=7.3 Hz,1-CH₂ CH₂ CH₂ CH₃),1.4 10 5(2H, m, 1-CH₂ CH₂ CH₂ CH₃),1.22(2H, m, 1-CH₂ CH₂ CH₂ CH_3), 0.86(3H, t J=6.8 Hz, 1- CH_2 CH_2 CH_3) m.p.: 207-211℃

Mass m/z (rel. intensity):180(M, 20 %),124(100 %) 【0043】実施例 10

5-アミノー4-シアノー2-ヒドロキシー1-フェニ ルイミダゾール

アミノマロノニトリルの p ートルエンスルホン酸塩500m g(1.97mmol)を無水テトラヒドロフラン(THF)の 15mlに懸濁し、ジイソプロピルエチルアミンO.2 20 6 m 1 (1.54mmol; 0.8当量) を加えた。室温下10分 間攪拌後、フェニルイソシアネート 0. 21 m l (1.97 mmol) の無水THF溶液(15ml)を徐々に滴下す る。反応液を室温下24時間攪拌し、溶媒を減圧留去す る。残渣に酢酸エチル20mlを加え、飽和食塩水20 mlで2回洗浄する。酢酸エチル層を硫酸マグネシウム で乾燥後、減圧留去した。残渣をシリカゲルクロマトグ ラフィー (CHCl3: CH3 OH=100:1) にて精製して、5-アミノー4ーシアノー2ーヒドロキシー1ーフェニルイ ミダゾールが196mg得られた(収率50%)。

【0044】実施例 11

なお、実施例1に記載した5-アミノー1-ベンジルー 4-シアノー2ーヒドロキシイミダゾールの合成反応条 件において、用いるジイソプロピルエチルアミンの添加 量のみを換え、その収率を比較した。アミノマロノニト* *リルpートルエンスルホン酸塩に対する収率と、用いる ジイソプロピルエチルアミンの添加量のアミノマロノニ トリルpートルエンスルホン酸塩に対する当量数を対比 させると、下記の表に示す結果となった。

【表1】

ジイソプロピルエチルアミン

| 添加量(当量数) | 収率 (%) | | |
|----------|--------|--|--|
| 0.8 | 70-86 | | |
| 0.9 | 8 4 | | |
| 1. 0 | 1 9 | | |
| 1. 1 | 2 2 | | |

この比較において、ジイソプロピルエチルアミンの添加 量が0.8~0.9当量においては、アミノマロノニト リルpートルエンスルホン酸塩からpートルエンスルホ ン酸が脱離して生成する遊離のアミノマロノニトリルに 対して、ほほ定量的に反応が進むことが判明する。従っ て、この範囲の使用量が好ましいと判断される。

【0045】実施例 12

なお、実施例8に記載した5-アミノー1-ベンジルー 4-シアノー2-ヒドロキシイミダゾールの合成反応条 件において、用いるジイソプロピルエチルアミンの添加 量のみを換え、その収率を比較した。アミノマロノニト リルpートルエンスルホン酸塩に対する収率と、用いる ジイソプロピルエチルアミンの添加量のアミノマロノニ 30 トリルpートルエンスルホン酸塩に対する当量数を対比 させると、下記の表に示す結果となった。なお、当初べ ンジルアミンとともに添加する量をA、アミノマロノニ トリルpートルエンスルホン酸塩の溶液に添加する量を Bとする。

表 2

【表2】

ジイソプロピルエチルアミン

| 添加量(当量数) | | 収率 (%) |
|----------|-------------|--------|
| A B | | |
| 0.8 | (0, 8+0, 8) | 5 2 |
| 1. 0 | (1. 0+1. 0) | trace |
| 2. 0 | 1. 0 | trace |
| 1. 6 | 0.8 | 48 |

この比較において、トリホスゲンとの反応で派生する塩 化水素の除去に必要となる量、ならびに、アミノマロノ ニトリルpートルエンスルホン酸塩からpートルエンス ルホン酸が脱離して遊離のアミノマロノニトリルが生成 50 論量よりも僅かに少ない、即ち、0.8~0.9当量に

するに必要となる量、それぞれに対して、ジイソプロピ ルエチルアミンの添加量が0.8当量においては、より 高い収率で反応が進むことが判明する。従って、化学量

相当する範囲の使用量が好ましいと判断される。

【0046】実施例 13

9-ベンジル-8-ヒドロキシ-2-メチルアデニン アセトアミジン塩酸塩1.34g (14.02mmol) 及び金属ナト リウムNa258mg (11.22mmol) を無水エタノールに溶解 し、室温下30分間攪拌後、析出した結晶を濾別する。 濾液に5-アミノー1-ベンジルー4-シアノー2-ヒ ドロキシイミダゾール300mg (1.40mmol) を加え、48 時間熱還流する。溶媒を減圧留去し、残渣に水(10m1) を加え、粉砕し吸引濾取すると、9-ベンジル-8-ヒ 10 較した。 ドロキシー2ーメチルアデニン250mgが得られた

* (収率70%)。

 1 H-NMR(DMSO-d₆) δ :10.08(1H,s,8-OH),7.28(5H,m,Ph), 6.33(2H,s,6-NH₂),4.88(2H,s,9-CH₂Ph),2.30(3H,s,2-C) H_3)

28

m.p.: >3,00°C

Mass m/z (rel. intensity):255(M, 100 %),226(32 %),

上記の反応において、用いるアセトアミジン塩酸塩、Na の量、ならびに、熱還流時間を換え、その際の収率を比

【表3】

| アセトアミジン塩 酸塩 | N a | 熟還流時間 | |
|----------------|------|-------|--------|
| 添加量(当量数) | | (時間) | 収率 (%) |
| 1. 5 | 1. 5 | 2 4 | 3 8 |
| 5, 0 | 4. 0 | 4.8 | 6 7 |
| 10,0 | 8. 0 | 4 8 | 7 0 |
| 10.0 | 20.0 | 4.8 | 一(未反応) |

この対比においては、アセトアミジン塩酸塩を大過剰量 用い、その際には、この塩酸塩から、遊離のアセトアミ ジンを生成するに要するNaを該アセトアミジン塩酸塩の 0.8当量に止めた際に、より高い収率が達成されてい る。また、Naを過剰に加えると、系内に生成した過剰の エトキシドが、イミダゾール誘導体とナトリウム塩を形 成するため、目的の付加・閉環反応を阻害するため、収 30 率の低下を引き起こすと推断される。参考例 1 5-アミノー1-ベンジルー4-シアノー2-メルカプ トイミダゾール

アミノマロノニトリルの p ートルエンスルホン酸塩500m g(1.97mmol)を無水テトラヒドロフラン(THF)の 15mlに懸濁し、ジイソプロピルエチルアミン0.28m 1 (1.58mmol; 0.8当量) を加えた。室温下10分間攪 拌後、ベンジルイソチオシアネート0.79ml (5.92mmo 1)の無水THF溶液を徐々に滴下する。反応液を40 ロホルムでシリカゲルカラムクロマト精製を行い、5-アミノー1ーベンジルー4ーシアノー2ーメルカプトイ ミダゾールが247mg得られた。

 1 H-NMR(DMSO- $_{6}$) δ :7.54(1H,s,2-SH),7.30(5H,m,Ph), $6.45(2H, s, 5-NH_2), 4.75(2H, s, 1-CH_2 Ph)$

Mass m/z (rel. intensity):230(M, 55 %), 91(100 %) 【0047】参考例2

本発明に係る8ーヒドロキシアデニン誘導体の薬理的作 用;インターフェロン生合成誘導活性の評価例を以下に 示す。

インターフェロン生合成誘導活性

- 1. 実験方法
- 1)実験動物

C3H/HeJ系マウスの雄性(5-8週齢)を使用(日 本クレア(株)より入手)。

2)試薬

MEM(阪大微研)、FCS(GIBCO社製又はFiltron社 製)、DMSO(ナカライテスク)

3)被験化合物

被験化合物をそれぞれ1mg程度、正確に秤量し、DM S〇で溶解し、被験化合物の1又は10mMの溶液を作 成する。この溶液をさらに培地(MEM+10%FCS) で500倍に希釈してサンプル液として使用した。

4) 脾細胞および培養上清の調製

マウス2~3匹を1週間予備飼育した後、脾臓を摘出し た。PBS(一)溶液中で、脾臓よりピペッテイングによ ℃で30時間攪拌し、溶媒を減圧留去する。残渣をクロ 40 り、均一な細胞浮遊液を調製した。この細胞浮遊液を遠 心し(1200rpm, 5min., 4℃)、上清を除去した。氷冷0.2 %食塩水4mlを加えて素早く懸濁させ、30秒後に氷 冷1.6%食塩水4mlを加えて遠心し、上清を除去し た。PBS(-)溶液10mlを加えて懸濁し、遠心後上 清を除去した。培地(MEM+10%FCS)10mlを 加えて懸濁し、遠心後上清を除去した。さらに、培地5 mlで懸濁させ、細胞数を調整した(トリパンブルー染 色、2×10⁶ cells/ml)。得られた細胞調整液を24ウ ェルプレートに注入(0.5ml/well)した後、それぞれにサ 50 ンプル液0.5m1/wellを加えて、インキュベート(37

℃、5%炭酸ガス)を24時間行った。培養上清をろ過 $(0.22 \mu \text{ m})$ し、バイオアッセイサンプルとして、-20 ℃で保存した。

【0048】5)培養上清中のインターフェロンーαの 定量

単層培養したし細胞(大日本製薬(株))をトリプシン処理 し、直ちに培地を加え、ピペッテングにより、細胞懸濁 液を調整する(4×10°cell/ml)。96ウェルプレート (住友ベークライト社製)の全ウェルに細胞液を100μ 1ずつ注入し、約6時間インキュベートした(37℃、 5%炭酸ガス)。希釈プレートで段階希釈された標準マ ウス I F N (Lee Bio Molec. Res. 社製)と上記バイオアッ セイサンプルをアッセイプレートに50μ1ずつ添加す る。なお、未感染細胞対照群およびウイルス感染対照群 には、培地のみ50μ1を添加する。約18時間インキ ュベートした後、アッセイプレートの培養液を除去し た。希釈されたウシ水泡性口内炎ウイルス液(家畜衛生 試験所より分与のウイルスをBHK細胞でクローニング (3. 7×10⁸ PFU/ml)し、その原液を300倍に希釈 する)をウイルス未感染対照群を除く全てのウエルに1 0 0 μ l ずつ添加した。ウイルス未感染対照群には培地 のみ100μ1添加した。約48時間インキュベート * *後、アッセイプレート上のウイルス液を吸引除去した。全ウェルに染色液 (ニュートラルレッド)を 50μ 1ずつ添加し、45分間インキュベートした。染色液を吸引除去し、PBS(ー)でウェル内を洗浄した。PBS(ー)の除去後、UVランプを10時間照射し、ウイルスを不活性化する。0.1MN a H_2 PO₄と99.5%エタノールの1:1混合液を 100μ 1ずつ各ウェルに添加し、プレートミキサーで約5分間攪拌した。その後、プレートリーダーで540nmの吸光度を測定した。

10 6) 測定結果

結果を表 4 に示す。本発明に係る8-ヒドロキシアデニン誘導体はインターフェロンの生合成誘導活性を有することが明らかとなった。その他、本発明の方法で合成できる8-ヒドロキシアデニン誘導体化合物の示すインターフェロンの生合成誘導活性に関しては、既に別の方法で合成された9-ベンジル-8-ヒドロキシアデニン誘導体、9-ベンジル-8-メルカプトアデニン誘導体等にインターフェロン生合成誘導活性があることが見出されている(W O 98/01448号国際公開公報などを参照)。

【0049】

【表4】

表4

インターフェロン誘導活性

| 実施例番号 | インターフェロン誘導活性(IU/ml) | | |
|-------|---------------------|---------|--|
| 大旭列爾方 | (0. 1 μ M) | (1 µ M) | |
| 5 | 93 | 4 6 | |
| 7 | 2 9 | 18 | |

【0050】 【発明の効果】本発明方法により、8-ヒドロキシアデ ニン誘導体、並びにその合成中間体を効率よく製造する ことができる。

```
1839-18-5P
     RL: IMF (Industrial manufacture); SPN (Synthetic preparation); PREP
     (Preparation)
       (preparation of adenine derivs. as interferon secretion inducers, antiviral
       and anticancer agents and inflammation inhibitors)
     383-63-1 426-65-3 3815-69-8 5451-40-1
     RL: RCT (Reactant); RACT (Reactant or reagent)
       (preparation of adenine derivs. as interferon secretion inducers, antiviral
       and anticancer agents and inflammation inhibitors)
    1643-90-9P 1841-06-1P 56046-25-4P 112779-09-6P 229025-07-4P
     229025-10-9P
    RL: RCT (Reactant); SPN (Synthetic preparation); PREP (Preparation); RACT
     (Reactant or reagent)
       (preparation of adenine derivs. as interferon secretion inducers, antiviral
       and anticancer agents and inflammation inhibitors)
OSC.G 5 THERE ARE 5 CAPLUS RECORDS THAT CITE THIS RECORD (5 CITINGS)
UPOS.G Date last citing reference entered STN: 28 Dec 2009
OS.G CAPLUS 2009:1573567; 2008:1157747; 2007:1404305; 2004:143153;
            2002:946287
=> E JP2000159767/PN
       1
E1
                JP2000159765/PN
          1
               JP2000159766/PN
E2
         1 --> JP2000159767/PN
1 JP2000159768/PN
1 JP2000159769/PN
E3
E4
E5
         1 JP2000159770/PN
E6
        1 JP2000159771/PN
1 JP2000159772/PN
E7
E8
         2 JP2000159773/PN
E9
E10
E11
E12
         1 JP2000159774/PN
1 JP2000159775/PN
          1 JP2000159776/PN
=> S E3
         1 JP2000159767/PN
L3
=> D L3 ALL
L3 ANSWER 1 OF 1 CAPLUS COPYRIGHT 2010 ACS on STN
AN 2000:388909 CAPLUS Full-text
DN 133:4552
   Entered STN: 13 Jun 2000
    Preparation of 8-hydroxyadenines as interferon inducers
    Hirota, Kosaku; Sajiki, Hirotaka
   Sumitomo Pharmaceuticals Co., Ltd., Japan; Japan Energy K. K.
SO Jpn. Kokai Tokkyo Koho, 16 pp.
    CODEN: JKXXAF
DT Patent
LA Japanese
IC ICM C07D473-24
    ICS C07D233-90; C07D473-16; C07D473-18; C07D473-34
   26-9 (Biomolecules and Their Synthetic Analogs)
    Section cross-reference(s): 1
FAN.CNT 1
    PATENT NO.
                     KIND DATE
                                   APPLICATION NO. DATE
                      ____
                           _____
                                       ______
                      A 20000613
PI JP 2000159767
                                       JP 1998-353875
                                                      19981126 <--
PRAI JP 1998-353875
                            19981126
PATENT NO. CLASS PATENT FAMILY CLASSIFICATION CODES
```

and anticancer agents and inflammation inhibitors)

JP 2000159767 ICM C07D473-24

ICS C07D233-90; C07D473-16; C07D473-18; C07D473-34 IPCI C07D0473-24 [ICM,7]; C07D0233-90 [ICS,7]; C07D0473-16

[ICS,7]; C07D0473-18 [ICS,7]; C07D0473-34 [ICS,7]

IPCR C07D0233-00 [I,C*]; C07D0233-90 [I,A]; C07D0473-00

[I,C*]; C07D0473-16 [I,A]; C07D0473-18 [I,A];

C07D0473-24 [I,A]; C07D0473-34 [I,A]

OS CASREACT 133:4552; MARPAT 133:4552

GΙ

Title compds. I [Y = (un)substituted lower alkyl, aryl, NH2, OH, SH; R1 = (un)substituted lower alkyl, aralkyl, aryl] are prepared by cyclization of (NC)2CHNH2 with R1NCO (R1 = same as I) and reaction of imidazoles II (R1 = same as I) with H2NCX:NH [X = (un)substituted lower alkyl, aryl, NH2, OH] or R2NCS (R2 = acyl). Aminomalononitrile was reacted with benzoyl isocyanate in THF in the presence of (iso-Pr)2NEt at room temperature for 24 h to give 84% 5-amino-1-benzyl-4-cyano-2-hydroxyimidazole, which was reacted with benzoyl isothiocyanate in THF at room temperature for 24 h and reacted with MeI in DMF in the presence of K2CO3 at room temperature for 2 h to give 9-benzyl-8-hydroxy-2-methylthioadenine showing good interferon inducing activity.

ST hydroxyadenine prepn interferon inducer; aminomalononitrile cyclization isocyanate; aminocyanoimidazole cyclization aminoiminomethane

IT Interferons

RL: BSU (Biological study, unclassified); BIOL (Biological study) (inducers; preparation of hydroxyadenines as interferon inducers)

IT 226908-20-9P 226908-39-0P

RL: BAC (Biological activity or effector, except adverse); BSU (Biological study, unclassified); IMF (Industrial manufacture); RCT (Reactant); SPN (Synthetic preparation); THU (Therapeutic use); BIOL (Biological study); PREP (Preparation); RACT (Reactant or reagent); USES (Uses)

(preparation of hydroxyadenines by cyclization f aminomalononitriles with isocyanates and cyclization with aminoiminomethanes or thioisocyanates) 226906-66-7P 226906-70-3P 226907-46-6P

RL: BAC (Biological activity or effector, except adverse); BSU (Biological study, unclassified); IMF (Industrial manufacture); SPN (Synthetic preparation); THU (Therapeutic use); BIOL (Biological study); PREP (Preparation); USES (Uses)

(preparation of hydroxyadenines by cyclization f aminomalononitriles with isocyanates and cyclization with aminoiminomethanes or thioisocyanates) 226908-19-6P 226908-37-8P 271598-01-7P 271598-02-8P 271598-03-9P 271598-04-0P 271598-05-1P 271598-06-2P 271598-07-3P 271598-08-4P 271598-09-5P 271598-10-8P

RL: IMF (Industrial manufacture); RCT (Reactant); SPN (Synthetic preparation); PREP (Preparation); RACT (Reactant or reagent)

(preparation of hydroxyadenines by cyclization f aminomalononitriles with isocyanates and cyclization with aminoiminomethanes or thioisocyanates)

T 62-53-3, Benzenamine, reactions 100-46-9, Benzylamine, reactions 103-71-9, Phenyl isocyanate, reactions 104-84-7, 4-Methylbenzylamine 104-86-9, 4-Chlorobenzylamine 109-65-9, Butyl bromide 109-73-9, Butylamine, reactions 118-31-0, α-Naphthylmethylamine 140-75-0, 4-Fluorobenzylamine 532-55-8, Benzoyl isothiocyanate 622-78-6, Benzyl isothiocyanate 2393-23-9, 4-Methoxybenzylamine 3173-56-6, Benzyl

isocyanate 5071-96-5, 3-Methoxybenzylamine 5098-14-6,
Aminomalononitrile p-toluenesulfonate 5763-61-1,
3,4-Dimethoxybenzylamine 6850-57-3, 2-Methoxybenzylamine 132740-43-3,
4-Fluorobenzyl isocyanate
RL: RCT (Reactant); RACT (Reactant or reagent)
 (preparation of hydroxyadenines by cyclization f aminomalononitriles with isocyanates and cyclization with aminoiminomethanes or thioisocyanates)